## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-226721

(43) Date of publication of application: 12.08.2003

(51)Int.CI.

C08F236/04 C08F 4/54 C08F 4/602 C08F 4/605 C08F 4/607

(21)Application number: 2002-377023

(71)Applicant: GOODYEAR TIRE & RUBBER CO:THE

(22)Date of filing:

26.12.2002

(72)Inventor: HSU WEN-LIANG

HALASA ADEL FARHAN JASIUNAS CHAD AARON

(30)Priority

Priority number: 2001 345758

Priority date: 31.12.2001

Priority country: US

## (54) GROUP III-B METAL CATALYST SYSTEM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To synthesize a rubbery and ungraded 1,3-butadiene-isoprene random copolymer that is suitable for use in a tire side wall of a truck tire, improves a resistance to growth of a cut and tread abrasion properties without damaging traction properties and can reduce a rolling resistance.

SOLUTION: This 1,3-butadiene-isoprene random copolymer is obtained by copolymerizing an isoprene monomer and a 1,3-butadiene monomer in an organic solvent in the presence of a catalyst system containing (I) a compound having at least one unstable halogen atom and (II) a group III-B metal-bearing catalyst component. The group III-B metal-bearing catalyst component is manufactured by steps comprising (1) forming a modified organic aluminum catalyst component by mixing (a) an organic aluminum hydride, (b) an alcohol or a thiol and (c) sometimes, 1,3-butadiene, and (2) adding a group III-B metal-bearing organic metal compound.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

14.11.2005

Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

#### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-226721 (P2003-226721A)

(43)公開日 平成15年8月12日(2003.8.12)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	FI	テーマコード(参考)
C 0 8 F 236/04		C 0 8 F 236/04	4 J O 1 5
4/54		4/54	4 J 1 0 0
4/602		4/602	4 J 1 2 8
4/605		4/605	
4/607		4/607	
2, 55.		審査請求 未請求 請求項の数	3 OL (全 10 頁)
(21)出願番号	特願2002-377023(P2002-377023)	(71)出願人 590002976	
		ザ・グッドイヤー	・タイヤ・アンド・ラバ
(22)出顧日	平成14年12月26日 (2002. 12. 26)	ー・カンパニー	
		THE GOOD	YEAR TIRE &
(31)優先権主張番号	60/345758	RUBBER COMPANY	
(32)優先日	平成13年12月31日(2001.12.31)	アメリカ合衆国オハイオ州44316-0001,	
(33)優先権主張国	米国(US)	アクロン, イース	ト・マーケット・ストリ
		<b>─ ト 1144</b>	
		(74)代理人 100089705	
		弁理士 社本 一	失 (外5名)
			最終頁に続く
		1	

#### (54) 【発明の名称】 ΙΙΙ-Β族金属触媒系

#### (57)【要約】 (修正有)

【課題】ゴム状で非傾斜の1,3-ブタジエンーイソプレンランダムコポリマーで、トラックタイヤのタイヤサイドウォールに適しており、トラクション特性を損なうことなく切傷生長抵抗やトレッド摩耗特性を改善し、転がり抵抗を低減することもできるものを合成する。

【解決手段】(I)少なくとも一つの不安定なハロゲン原子を含有する化合物;及び(II)III-B金属含有触媒成分;を含む触媒系の存在下で、有機溶媒中でイソプレンモノマー及び1、3ーブタジエンモノマーを共重合する。そのIII-B金属含有触媒成分は:(1)(a)有機アルミニウムヒドリド、(b)アルコール又はチオール、及び(c)場合により1、3ーブタジエンを混合して、修飾有機アルミニウム触媒成分を生成し;(2)III-B族金属を含有する有機金属化合物を加える;工程により作成される。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 (I) 少なくとも一つの不安定なハロゲン原子を含有する化合物;及び(II) III-B族金属含有触媒成分;を含む触媒系の存在下で、イソプレンモノマー及び1,3一ブタジエンモノマーを有機溶媒中で共重合する工程を含むイソプレンーブタジエンゴムの合成方法であって、

そのIII-B族金属含有触媒成分が、(1) (a) 有機アルミニウムヒドリド; (b) 脂肪族アルコール、脂環式アルコール、脂肪族チオール、脂環式チオール、トリアルキルシラノール、及びトリアリールシラノールからなる群より選択される化合物;及び、(c)場合により1,3-ブタジエン;を有機溶媒中で混合して、修飾有機アルミニウム触媒成分を生成し、(2) 周期表のIII-B族金属を含有する有機金属化合物を修飾有機アルミニウム触媒成分に加え、III-B族金属含有触媒成分を生成する;逐次的な工程により作られる、上記合成方法。

【請求項2】 少なくとも一つの不安定なハロゲン原子を含有する化合物が、共重合が行われる反応器に直接加えられる請求項1の方法。

【請求項3】 修飾有機アルミニウム触媒成分と、周期表のIII-B族金属を含有する有機金属化合物とを、約30℃から約100℃の範囲内の温度で少なくとも約5分間反応させ、III-B族金属含有触媒成分を生成する請求項2の方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### 【0001】本発明の背景

1, 3ーブタジエン及びイソプレンを修飾されていないネオジム触媒で共重合すると、1, 3ーブタジエンはイソプレンの19倍の速度で重合する。このため、当該コポリマーではモノマーがランダム分布をしない。ポリマー鎖の一方の末端は、主に(重合速度がより速い)ブタジエン由来の繰り返し単位を含有し、ポリマー鎖の他方の末端は、主に(重合速度がより遅い)イソプレン由来の繰り返し単位を含有する。重合が進むにつれてブタジエンモノマーを重合に使用し難くなり、益々多くのイソプレンが残され、続いてイソプレンが重合する。これにより、該イソプレンーブタジエンゴムの組成が傾斜(taper)する。

【0002】米国特許第4,663,405号明細書には、(1)有機アルミニウム化合物;(2)周期表のIII-B族金属(例えば、ランタノイド及びアクチノイド)を含有する化合物;及び(3)少なくとも一つの不安定なハロゲン原子を含有する少なくとも一つの化合物;を含む触媒系で、共役ジオレフィンモノマーを重合できることが開示されている。米国特許第4,663,405号明細書には、ハロゲン化ビニルの存在下で重合することにより、該触媒系で作られるポリマーの分子量を低下できることも開示されている。しかし、これらの

記載はイソプレンとブタジエンの共重合を具体的に開示しておらず、ブタジエンモノマーと同様の速度でイソプレンモノマーを重合する技術を提供するものではない。従ってこれらの記載は、(1)有機アルミニウム化合物; (2)周期表のIII-B族金属(例えば、ランタノイド及びアクチノイド)を含有する化合物;及び(3)少なくとも一つの不安定なハロゲン原子を含有する少なくとも一つの化合物;を含む触媒系で、ランダムの非傾斜イソプレンーブタジエンゴムを合成する技術を10提供するものではない。

【0003】米国特許第5,405,815号明細書に は、イソプレン及び1,3-ブタジエンを共重合してゴ ムにするのに特に有用な触媒系の製造方法が開示されて おり、その方法は: (1) (a) 有機アルミニウムヒド リド、(b)脂肪族アルコール、脂環式アルコール、脂 肪族チオール、脂環式チオール、トリアルキルシラノー ル、及びトリアリールシラノールからなる群より選択さ れる化合物、及び(c)場合により1,3-ブタジエン を有機溶媒中で混合して、修飾された有機アルミニウム 触媒成分を生成し; (2) その修飾有機アルミニウム触 媒成分に周期表の I I I - B族金属を含有する有機金属 化合物を加え、III-B族金属含有触媒成分を生成 し; (3) その I I I - B 族金属含有触媒成分に、少な くとも一つの不安定なハロゲン原子を含有する化合物を 加え; (4)修飾された I I I - B 族金属含有触媒成分 に少なくとも一つの不安定なハロゲン原子を含有する化 合物を加えた後、その触媒系を10分から6時間の間、 約30℃から約85℃の範囲内の温度で熟成する;逐次 的な工程を含む。

## 0 【0004】 本発明の要旨

本発明の技術を使用することにより、分子量がより大きく、シス微細構造含有量のより多いイソプレンーブタジエンコポリマーを、より高い重合速度で合成することができる。これらのコポリマーは加工性も改善され、トラックタイヤのタイヤサイドウォールゴムコンパウンドでの使用について特性の優れた組み合わせも示す。これらのイソプレンーブタジエンゴムをタイヤサイドウォールに使用することにより、転がり抵抗を犠牲にすることなく、切傷成長抵抗の改善されたタイヤを作ることができる。トラクション特性を犠牲にすることなく、トレッド摩耗特性を改善し、タイヤの転がり抵抗を低減するために、本発明の方法により作成されるイソプレンーブタジエンゴムをタイヤトレッドゴムコンパウンドに用いることもできる。

【0005】本発明の技術は:修飾された有機アルミニウム触媒成分と、周期表のIII—B族金属を含有する有機金属化合物とを、不安定なハロゲン原子と接触させる前に少なくとも5分間反応させること;を伴う。典型的には、修飾有機アルミニウム触媒成分と周期表のII

3

から約100℃の範囲内の温度で約5分から約25分間の間、反応させる。より典型的には、修飾有機アルミニウム触媒成分を周期表のIII-B族金属含有化合物と、約15分から約20分の範囲内の時間、反応させる。本発明の実施では、不安定なハロゲン原子を含有する化合物を別個の成分として重合反応器に加えるのが好都合である。

【0006】より具体的には、本発明は(I)少なくと も一つの不安定なハロゲン原子を含有する化合物;及び (II) III-B金属含有触媒成分;を含む触媒系の 10 存在下で、有機溶媒中でイソプレンモノマー及び1,3 ーブタジエンモノマーを共重合する工程を含むイソプレ ンーブタジエンゴムの合成方法を開示し、そのIII-B 金属含有触媒成分は: (1) (a) 有機アルミニウム ヒドリド、(b)脂肪族アルコール、脂環式アルコー ル、脂肪族チオール、脂環式チオール、トリアルキルシ ラノール、及びトリアリールシラノールからなる群より 選択される化合物、及び(c)場合により1,3-ブタ ジエンを有機溶媒中で混合して、修飾された有機アルミ ニウム触媒成分を生成し; (2) 周期表の I I I - B族 金属を含有する有機金属化合物を修飾有機アルミニウム 触媒成分に加え、III-B族金属含有触媒成分を生成 する;逐次的な工程により作成される。

#### 【0007】本発明の詳細な説明

本発明の触媒系で共重合できるイソプレン及びブタジエ ンの相対量は、広い範囲で変えることができる。例えば モノマー仕込み組成物は、約1重量%から約99重量% のブタジエンと、約1重量%から約99重量%のイソプ レンとを含有することができる。大抵の場合、モノマー 仕込み組成物は、約10重量%から約90重量%のブタ ジエンと、約10重量%から約90重量%のイソプレン とを含有する。通常、モノマー仕込み組成が約25重量 %から約75重量%のブタジエンと約25重量%から約 75重量%のイソプレンとを含有することが好ましい。 自動車タイヤの場合、一般には、モノマー仕込み組成物 が約50重量%から約75重量%のブタジエンと約25 重量%から約50重量%のイソプレンとを含有すること が好ましい。トラックタイヤの場合、一般には、モノマ ー仕込み組成物が約25重量%から約50重量%の1, 3ーブタジエンと約50重量%から約75重量%のイソ プレンとを含有することが好ましい。

【0008】本発明の重合は炭化水素溶媒中で行われ、その炭化水素溶媒は1以上の芳香族、脂肪族、又は脂環式化合物でありうる。通常、これらの溶媒は1分子あたり4から10個の炭素原子を含有し、重合条件下で液体である。適切な有機溶媒の代表例としては、ペンタン、イソオクタン、シクロヘキサン、nーヘキサン、ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン等単独、又はそれらの混合物が挙げられる。

【0009】本発明の触媒系を使用する溶液重合では、

通常、重合媒体中に約5から35重量%のモノマーが存在する。当然ながら、該重合媒体は、有機溶媒、1,3 ーブタジエンモノマー、イソプレンモノマー、及び触媒系で構成される。大抵の場合、重合媒体が10から30重量%のモノマーを含有することが好ましい。一般には、重合媒体が12から18重量%のモノマーを含有することが好ましい。

【0010】本発明の方法で用いられる触媒系は、3工 程の方法で作成される。第一の工程では、有機アルミニ ウムヒドリドを、アルコール又はチオール、場合により 1, 3-ブタジエンと混合する。良好な重合速度と高い 転化率を得るため、修飾有機アルミニウム触媒成分の作 成にあたり、1、3-ブタジエンを有機アルミニウムヒ ドリド、及び、アルコール又はチオールと混合する。こ れら3つの成分(有機アルミニウムヒドリド、アルコー ル又はチオール、及び1,3-ブタジエン)を何れの順 序でも混合することができる。有機アルミニウムヒドリ ドを1、3-ブタジエンの存在下にアルコール又はチオ ールと混合することができ、1,3-ブタジエンを後で 加えることもできる。しかし、有機アルミニウム化合物 をアルコール又はチオールに加えるのではなくて、アル コール又はチオールを有機アルミニウム化合物に加える ことが特に好ましい。当然ながら、この工程は不活性有 機溶媒中で行われる。適切な不活性有機溶媒の代表例と しては、ペンタン、イソオクタン、シクロヘキサン、n ーヘキサン、ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベ ンゼン等単独、又はそれらの混合物が挙げられる。

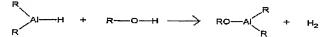
【0011】 典型的には、有機アルミニウムヒドリド: (アルコール又はチオール)のモル比は、約3:2から 約150:1の範囲内にある。より典型的には、有機ア ルミニウムヒドリド: (アルコール又はチオール) のモ ル比が約2:1から約100:1の範囲内にある。一般 則としては、有機アルミニウムヒドリド:(アルコール 又はチオール)のモル比が約5:2から約25:1の範 囲内にあることがより好ましい。有機アルミニウムヒド リド: (アルコール又はチオール) のモル比が約3:1 から約15:1の範囲内にあることが非常に好ましい。 【0012】修飾有機アルミニウム触媒成分の作成にお いて、1,3-ブタジエンを使用することは必ずしも必 要ではない。該触媒系の作成において使用される(1, 3-ブタジエン): (周期表の I I I-B族金属を含有 する有機金属化合物)の比は、通常3:1より大きい。 典型的には、該触媒系の作成において使用される(1, 3 - ブタジエン): (周期表の I I I - B 族金属を含有 する有機金属化合物)の比は約5:1から約100:1 の範囲内にある。より典型的には、該触媒系の作成にお いて使用される(1,3-ブタジエン):(周期表のI I I − B族金属を含有する有機金属化合物)の比は約1 0:1から約30:1の範囲内にある。一般則として 50 は、1,3-ブタジエン:該有機金属化合物の比が約1

5:1から約25:1の範囲内にあることがより好まし

【0013】この第一の工程では、有機アルミニウムヒ ドリドがアルコール又はチオールで修飾される。しか し、その全てが修飾されると触媒系が不活性となるた \* \*め、過剰量の有機アルミニウムヒドリドが存在すること が重要である。アルコールが修飾工程で用いられる場合 に起きる化学反応は、以下の様に表される:

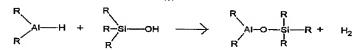
[0014]

【化1】



(4)

**%**[0016] 【0015】(Rはアルキル基を示す。)シラノールが 10 【化2】 修飾工程で用いられる場合、反応は以下の様に進行す



【0017】(Rはアルキル基を示す。)

この反応により、修飾有機アルミニウム触媒成分が形成 される。使用できる有機アルミニウムヒドリドは、以下 の構造式を有する:

[0018]

[化3]

【0019】(R<sup>1</sup>及びR<sup>2</sup>は同じであっても異なっても よく、1から12個の炭素原子を含有するアルキル基を 表す。)通常、R<sup>1</sup>及びR<sup>2</sup>は約2から約8個の炭素原子 を含有するアルキル基を表す。より通例としては、R<sup>1</sup> 及びR<sup>2</sup>は約3から約6個の炭素原子を含有するアルキ ル基を表す。

【0020】使用できるアルコール又はチオールとして は、脂肪族アルコール、脂環式アルコール、脂肪族チオ ール、脂環式チオール、トリアルキルシラノール、又は トリアリールシラノールが挙げられる。事実上、何れの 脂肪族アルコール又は脂環式アルコールをも用いること ができる。しかし典型的には、アルコールは1から約1 2個の炭素元素を含有する。1以上の水酸基を含有する アルコール (例えば、ジオール) を用いることもでき る。適切なアルコールの代表例の一部としては、メタノ ール、エタノール、n-プロピルアルコール、イソプロ ピルアルコール、n-ブチルアルコール、t-ブチルア ルコール、1ーペンタノール、1ーヘキサノール、1ー ヘプタノール、1-オクタノール、エチレングリコー ル、ブタンジオール等が挙げられる。1-ブタノール (n-ブチルアルコール) は多くの有機溶媒 (例えばへ キサン)に可溶であるため、非常に好ましい。

【0021】事実上、何れの脂肪族チオール又は脂環式 アルコールをも用いることができる。しかし典型的に は、チオールは1から約12個の炭素原子を含有する。 1以上のメルカプタン基を含有するチオールを用いるこ 50 ニウム触媒成分に加える。当然ながら、第一の工程で作

ともできる。典型的には、使用できるチオールはR-S H(Rは1から約12個の炭素原子を含有するアルキル 基又はアリール基を表す)の構造式を有する。使用でき るチオールの代表例の一部として、メチルメルカプタ 20 ン、エチルメルカプタン、n-プロピルメルカプタン、 n-ブチルメルカプタン、t-ブチルメルカプタン、n ーペンチルメルカプタン、nーヘキシルメルカプタン等

【0022】使用できるトリアルキルシラノールは、以 下の構造式を有する:

[0023]

が挙げられる。

【化4】

30

【0024】(R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>及びR<sup>3</sup>は同じであっても異な ってもよく、1から12個の炭素原子を含有するアルキ ル基を表す。)

使用できるアリールシラノールは、以下の構造式を有す

[0025]

【化5】

【0026】(R1は6から12個の炭素原子を含有す るアリール基を表し、R<sup>2</sup>及びR<sup>3</sup>は同じであっても異な ってもよく、1から12個の炭素原子を含有するアルキ ル基又は6から12個の炭素原子を含有するアリール基 を表す。)

触媒製造手順の第二の工程では、III-B族金属含有 有機化合物を、第一の工程で作成された修飾有機アルミ 成された修飾有機アルミニウム触媒成分は、修飾及び未 修飾有機アルミニウムヒドリド両方の混合物である。第 二の工程により、III-B族金属含有触媒成分が形成 される。 (添加有機金属化合物の量): (修飾有機アル ミニウム触媒成分中のアルミニウムの量)のモル比は、 約1:6から約1:40の範囲内にある。一般に、有機 ランタノイド化合物:有機アルミニウム化合物のモル比 が約1:8から1:25の範囲内にあることが好まし い。通常、有機ランタノイド化合物:有機アルミニウム 化合物のモル比が約1:11から1:20の範囲内にあ ることがより好ましい。一般に、未反応の有機アルミニ ウムヒドリド(アルコール又はチオールで修飾されてい ない有機アルミニウムヒドリド): I I I - B族金属含 有有機金属化合物の比が増加するにつれて、重合速度が 増加する。しかし、未反応の有機アルミニウムヒドリ ド:有機金属化合物の比が増加するにつれて、イソプレ ンーブタジエンゴムの分子量及びムーニー粘度が減少す

【0027】使用できるIII-B族金属含有有機金属 化合物は、ML3の表記で表しうる(MはIII-B族 金属を表し、 Lは 1 から約 2 0 個の炭素原子を含有する 有機配位子を表す)。 I I I - B 族金属は:スカンジウ ム、イットリウム、ランタノイド、アクチノイドからな る群から選択される。通常、III-B族金属がランタ ノイドであることが好ましい。一般に、有機配位子は: (1) o-ヒドロキシアルデヒド、(2) o-ヒドロキ シフェノン、(3)ヒドロキシエステル、(4) $\beta$ -ジ ケトン、(5)モノカルボン酸、(6)オルト ジヒド リック(dihydric)フェノール、(7)アルキ レングリコール、(8)ジカルボン酸、及び(9)ジカ ルボン酸のアルキル化誘導体;からなる群より選択され る。

【0028】有機ランタノイド化合物に使用できるラン タノイドとして、ランタン、セリウム、プラセオジム、 ネオジム、プロメチウム、サマリウム、ユーロピウム、 ガドリニウム、テルビウム、ジスプロシウム、ホルミウ ム、エルビウム、ツリウム、イッテルビウム、及びルテ チウムが挙げられる。好ましいランタノイド金属として は、セリウム、プラセオジム、ネオジム、及びガドリニ ウムが挙げられ、それら原子番号はそれぞれ58,5 9,60,及び64である。もっとも好ましいランタノ イド金属はネオジムである。

【0029】使用される有機ランタノイド化合物では、 有機部分に1から20個の炭素原子を含有する有機配位 子又は基が含まれる。これらの配位子は、一価又は二価 でありうる。そのような有機配位子又は基の代表例は、 (1) oーヒドロキシアルデヒド (例えば、サリチルア ルデヒド、2-ヒドロキシ-1-ナフトアルデヒド、2

-ヒドロキシ-3-ナフトアルデヒド等); (2) o-

フェノン、2'-0-ヒドロキシブチロフェノン、2' -ヒドロキシプロピオフェノン等);(3)ヒドロキシ エステル(例えば、サリチル酸エチル、サリチル酸プロ ピル、サリチル酸ブチル等); (4) β-ジケトン(例 えば、アセチルアセトン、ベンゾイルアセトン、プロピ オニルアセトン、イソブチリルアセトン、バレリルアセ トン、エチルアセチルアセトン等); (5) モノカルボ ン酸(例えば、酢酸、プロピオン酸、吉草酸、ヘキサン 酸、2-エチルヘキサン酸、ネオデカン酸、ラウリン 酸、ステアリン酸等);(6)オルト ジヒドリックフ ェノール (例えばピロカテコール); (7) アルキレン グリコール(例えば、エチレングリコール、プロピレン グリコール、トリメチレングリコール、テトラメチレン グリコール等);(8)ジカルボン酸(例えば、シュウ 酸、マロン酸、マレイン酸、コハク酸、o-フタル酸 等);(9)上記ジカルボン酸のアルキル化誘導体;で ある。

【0030】本発明で有用な、式:ML3に対応する有 機ランタノイド化合物の代表例としては、セリウム ア セチルアセトナート、セリウム ナフテナート、セリウ ムオクタノエート、トリスサリチルアルデヒド セリウ ム、セリウム トリスー8ーヒドロキシキノレート、ガ トリニウム ナフテナート、ガドリニウム ネオデカノ エート、ガドリニウム オクタノエート、ランタン ナ フテナート、ランタン オクタノエート、ネオジム ナ フテナート、ネオジム ネオデカノエート、ネオジム オクタノエート、プラセオジム ナフテナート、プラセ オジム オクタノエート、イットリウム アセチルアセ トナート、イットリウム オクタノエート、ジスプロシ ウム オクタノエート、及び、1から約20の炭素原子 を含有する配位子が配位子した他のランタノイド金属が 挙げられる。

【0031】 I I I - B 族金属含有有機金属化合物に使 用できるアクチノイドとしては、アクチニウム、トリウ ム、プロタクチニウム、ウラン、ネプツニウム、プルト ニウム、アメリシウム、キュリウム、バークリウム、カ リフォルニウム、アインスタイニウム、フェルミウム、 メンデレビウム、及ぶローレンシウムが挙げられる。好 ましいアクチノイドは、原子番号がそれぞれ90及び9 2であるトリウム及ぶウランである。使用できる有機ア クチノイドの代表例として、トリス (πーアリル) ウラ ンクロリド、トリス (π-アリル) ウランブロミド、ト リス (π-アリル) ウランヨージド、ウランテトラメト キシド、ウランテトラエトキシド、ウランテトラブトキ シド、ウランオクタノエート、トリウムテトラエトキシ ド、トリス (πーアリル) トリウムクロリド、トリウム ナフテナート、イソ吉草酸ウラン、トリウム オクタ ノエート、トリス (πーアリル) トリウムブロミド、ト リス (πーアリル) トリウムヨージド、トリウムテトラ ヒドロキシフェノン (例えば、2'ーヒドロキシアセト 50 メトキシド等が挙げられる。

40

【0032】 III-B族金属含有化合物を加えた後、約30℃から約100℃の範囲内で約5分の間、III-B族金属含有触媒成分を使用前に"熟成"することが望ましい。一般に、III-B族金属含有触媒成分を約30℃から85℃の範囲内の温度で熟成することがより好ましく、典型的には、該触媒系を約40℃から約65℃の範囲内の温度で熟成することが最も好ましい。より好ましくは、III-B族金属含有触媒系を約5分から約25分の間、熟成し、最も好ましくは、III-B族金属含有触媒成分を15分から約25分の間、熟成する。

【0033】触媒製造手順の第三のそして最後の工程で は、少なくとも一つの不安定なハロゲン原子を含有する 化合物を加える。これは、単にIII-B族金属含有触 媒成分と不安定ハロゲン原子含有化合物とを別個の成分 として重合媒体に加えることにより達成できる。これ は、イソプレン、1,3ーブタジエン、及び有機溶媒を 含有する重合媒体に、単にIII-B族金属含有触媒成 分と不安定ハロゲン原子含有化合物とを別々に加えるこ とにより達成できる。本発明の別の実施態様では、II I-B族金属含有触媒成分と不安定なハロゲン原子含有 する化合物とを反応器に加える前に、両者を混合する。 しかし、不安定なハロゲン原子を含有する化合物と接触 させる前にIII-B族金属含有触媒成分を生成するた め、III-B族金属を含有する有機金属化合物と、修 飾有機アルミニウム化合物とを反応させることが重要で ある。

【0034】典型的には、総モノマー100g当たりIII-B族金属が0.05から0.5ミリモルとするのに充分なレベルで、この触媒系を加える。より典型的には、総モノマー100g当たりIII-B族金属が0.25から0.35ミリモルとするのに充分な量で、この触媒系を加える。この使用により、タイヤ作成での使用で優れた特性を有する、本質的に非傾斜のランダムイソプレンーブタジエンゴムが形成される。これは、この修飾手順により、該触媒系でのブタジエンモノマーの重合速度がイソプレンの重合速度の約1.2から1.5倍にすぎないという事実による。有機アルミニウムヒドリドがチオール又はアルコールで修飾されていない場合には、ブタジエンモノマーの重合速度がイソプレン重合速度の20倍速いということに留意すべきである。

【0035】通常、(添加された不安定ハロゲン原子含有化合物量):(III-B金属含有触媒成分中のIII-B金属)の比は約1:1から約5:1の範囲内にある。一般に、(不安定ハロゲン原子含有化合物):(II-B族金属)のモル比が約3:2から約3:1の範囲にあることが望ましい。通常、(不安定ハロゲン原子含有化合物):(ランタノイド含有化合物成分中のランタン金属)のモル比は、1.8:1から約5:2の範囲内にあることがより好ましい。

【0036】通常、不安定ハロゲン原子含有化合物は、 不安定な臭素原子、塩素原子、フッ素原子、又はヨウ素 原子を含有する。同一又は異なる化合物中のこれら不安 定ハロゲン原子を2以上組み合わせて使用することもで きる。これらのハロゲン原子は: (1) 三級アルキルハ ライド; (2) 二級アルキルハライド; (3) ハロゲン 化アラルキル; (4) ハロゲン化アリル; (5) ハロゲ ン化水素; (6) アルキル、アリール、アルカリル、ア ラルキル、及びシクロアルキル金属ハライド(金属は周 期表のII、III-A、及びIV-A族から選択され る); (7) ハロゲン化金属(例えば、周期表の I I I、IV、V、VI-B、及びVIII族金属のハロゲ ン化物);(8)ハロシラン;(9)ハロスルフィド; (10) ハロホスフィン;及び(11) 一般式ML (3-y) Xyに対応する有機金属ハライド(Mは、原子番号 が21、39、及び57から71までである周期表の1 II-B族金属からなる群より選択される; Lは1から 20個の炭素原子を含有する有機配位子であり、(a) o-ヒドロキシアルデヒド、(b) o-ヒドロキシフェ ノン、(c)ヒドロキシキノリン、(d)β -ジケト ン、(e) モノカルボン酸、(f) オルト ジヒドリッ クフェノール、(g) アルキレングリコール、(h) ジ カルボン酸、(i)ジカルボン酸のアルキル化誘導体、 及び(j)フェノールエステルからなる群から選択され る;Xはハロゲン原子であり;yは1から2の範囲の整 数であり、金属Mに結合するハロゲン原子の数を表す。 有機配位子Lは一価であっても二価であってもよい。 【0037】不安定なハロゲン原子を含有する前記化合 物の代表例としては、(1)無機ハロゲン酸(例えば、 臭化水素、塩化水素、及びヨウ化水素); (2) 有機金 属ハライド(例えば、エチルマグネシウムブロミド、ブ チルマグネシウムブロミド、フェニルマグネシウムブロ ミド、メチルマグネシウムクロリド、ブチルマグネシウ ムクロリド、エチルマグネシウムヨージド、フェニルマ グネシウムヨージド、ジエチルアルミニウムブロミド、 ジイソブチルアルミニウムブロミド、メチルアルミニウ ムセスキブロミド、ジエチルアルミニウムクロリド、エ チルアルミニウムジクロリド、エチルアルミニウムセス キクロリド、ジイソブチルアルミニウムクロリド、イソ ブチルアルミニウムジクロリド、ジヘキシルアルミニウ ムクロリド、シクロヘキシルアルミニウムジクロリド、 フェニルアルミニウムジクロリド、ジドデシルアルミニ

ウムクロリド、ジエチルアルミニウムフルオリド、ジブ

チルアルミニウムフルオリド、ジエチルアルミニウムヨ

ージド、ジブチルアルミニウムヨージド、フェニルアル

ミニウムジョージド、トリメチルスズブロミド、トリエ

チルスズクロリド、ジブチルスズジクロリド、ブチルス

ズトリクロリド、ジフェニルスズジクロリド、トリブチ

ルスズヨージド等);(3)無機ハロゲン化物(例え

50 ば、臭化アルミニウム、塩化アルミニウム、ヨウ化アル

II

ミニウム、五塩化アンチモン、三塩化アンチモン、三臭 化ホウ素、三塩化ホウ素、塩化第二鉄、三塩化ガリウ ム、五塩化モリブデン、三臭化リン、五塩化リン、塩化 第二スズ、四塩化チタン、四ヨウ化チタン、六塩化タン グステン等);及び(4)有機金属(III-B族)ハ ライド(例えば、tーブチルーサリチルアルデヒドロセ リウム (III) クロリド、サリチルアルデヒドロセリ ウム(III) クロリド、5-シクロヘキシルサリチル アルデヒドロセリウム( | | | ) クロリド、2ーアセチ ルフェノラートセリウム(III)ブロミド、オキサラ ートセリウム(III)クロリド、オキサラートセリウ ム(III) ブロミド等);(5)三級アルキルハライ ド(例えば、臭化 t ーブチル、臭化 t ーオクチル); (6) 二級アルキルハライド(例えば、臭化イソプロピ ル及び塩化イソプロピル); (7) ハロゲン化アラルキ ル(例えば、臭化ベンジル及び臭化メチルナフタレ ン);(8)ハロゲン化アリル(例えば、臭化アリル、 3-塩化-2-メチルプロペン、1-ブロモブテン-2、1-ブロモペンテン-1、及び1-ブロモペンテン -2) が挙げられる。不安定ハロゲン化原子を含有する 好ましい化合物は、ハロゲン化ベンジル及びハロゲン化 アリルである。

【0038】使用される重合温度は、約0℃から約1250の広い範囲で変えることができる。大抵の場合、約30から約850の範囲内の温度が使用される。一般に、約500から約750の範囲内の温度が最も好ましい重合温度である。使用される圧力は、通常、重合反応条件下で実質的に液相を維持するのに充分である。

【0039】重合は、モノマーの重合を実質的に完了させるのに充分な長さの時間、行われる。換言すれば、重合は通常、高転化率が得られるまで行われる。重合は標準的な技術を用いて終了させることができる。

【0040】イソプレンーブタジエンゴムは、本発明の技術を用いて溶液重合で作成されるが、従来の技術を用いて取り出すことができる。生成したイソプレンーブタジエンゴムが酸素と接触して有害な影響を受ける可能性があり、その影響から保護するため、抗酸化剤をポリマー溶液に加えることが望ましい場合がある。作成したイソプレンーブタジエンゴムをポリマー溶液から沈澱させることができる。作成したイソプレンーブタジエンゴムをデカンテーション、濾過、遠心分離等といった方法により、溶液及び残さから取り出すこともできる。揮発性有機化合物をゴムから除去するため、スチームストリッピングも用いることができる。

【0041】 典型的には、本発明の技術により作成したイソプレンーブタジエンゴムのガラス転移温度は約-65℃から約-110℃の範囲内にある。一般に、該イソプレンーブタジエンゴムのムーニー粘度は約50から約120℃の範囲内にある。より典型的には、イソプレンーブタジエンゴムのムーニー粘度は70から100の範

囲内にある。

【0042】本発明の技術により作成されたイソプレン ーブタジエンゴムを他の加硫化ゴムとブレンドして、タ イヤトレッドでの使用について優れた特性を有するコン パウンドを作成することができる。例えば、ウェット又 はドライトラクション特性を犠牲にすることなく、転が り抵抗及びトレッド摩耗特性を改善することができる。 通常、タイヤトレッドコンパウンドの作成において、本 発明のイソプレンーブタジエンゴムが他のポリジエンゴ ムとブレンドされる。より具体的には、イソプレンーブ タジエンゴムを:天然ゴム、高シス-1, 4-ポリブタ ジエン、中位のビニル含有(medium viny 1) ポリブタジエン (ガラス転移温度が-10℃から-40℃の範囲内にある)、合成1,4-ポリイソプレ ン、3、4ーポリイソプレン(ガラス転移温度が約-1 0 ℃から-45℃の範囲内にある)、スチレンーブタジ エンゴム(ガラス転移温度が0℃から-80℃の範囲内 にある)、スチレンーイソプレンーブタジエンゴム(ガ ラス転移温度が−10℃から−80℃の範囲内にあ る);と混合し、有用なタイヤトレッドコンパウンドを 作成することができる。タイヤトレッドに使用する非常 に好ましいブレンドには、天然ゴム、3,4-ポリイソ プレンゴム、及び本発明のイソプレンーブタジエンゴム が含まれる。

【0043】トラクション、転がり抵抗、及びトレッド摩耗特性の非常に望ましい組み合わせを示すタイヤトレッドコンパウンドの製造では、様々なブレンド比を用いることができる。タイヤトレッドコンパウンドでの使用に非常に有利である別の特定のブレンドは、約40重量%から約60重量%のスチレンーイソプレンーブタジエンゴム(ガラス転移温度が約-70℃から一約80℃の範囲内にある)と、本発明の方法により製造された約40重量%から約60重量%のイソプレンーブタジエンゴムとを含む。

【0044】本発明を以下の実施例により説明するが、 実施例は単に説明の目的のためだけであり、本発明の範 囲や本発明が実施できる方式を制限すると見なされるべ きではない。特に別に示さない限り、部及び%は重量で 表示される。

#### 40 [0045]

#### 【実施例】実施例1

本実施例では、本発明の技術によりイソプレンーブタジエンゴムが合成された。用いられた手順では、1 ガロン(3.78リットル)の反応器に、81.9gの1,3ーブタジエンを含有する1000gの無水へキサン溶液を仕込み、続いて、1.2モル濃度のジイソブチルアルミニウム(DIBAH)ーへキサン溶液(DIBAH25重量%)663gを加えた。次に、21.5gのトリフェニルシラノールを260gのトルエンに溶解させた溶液を18℃で反応器に仕込んだ。40分間撹拌した

13

後、105.4gの10.3%ネオジム溶液(ネオジムネオデカノエートとして)を165gの無水へキサンで希釈し、反応器に仕込んだ。溶液を1時間撹拌し、その後、19.1gの臭化アリルを加えた。その後、溶液を周囲温度に温めた。約90分間撹拌した後、触媒溶液を65℃で1-2時間、加熱熟成した。熟成した触媒溶液を冷却し、乾燥容器中に窒素下で保存した。

【0046】そして、0.025モル濃度の熟成ネオジ ム触媒溶液(ランタノイド含有触媒成分) 15.6 ml を、130gのイソプレン及び130gの1,3-ブタ ジエンを 1610gの乾燥へキサン中に含有する溶液 (1ガロン(3.78L)の反応器中)に窒素下65℃ で加えた。撹拌しながら3時間重合を行った。重合の 間、定期的に、60/40の体積比のエタノール/デカ ン混合物に重合溶液の試料を凝固させた。凝固させたポ リマーを-20℃に静置し、続いて上澄液のガスクロマ トグラフィー分析を行い、残存モノマー含有量を測定し た。初期のモノマー濃度から差し引いて、個別のモノマ 一転化率を計算した。これらの分析から、ポリマーに取 り込まれるブタジエン:イソプレンの重量比が3:2で あることがわかり、非常にランダムな、本質的に非傾斜 のイソプレンーブタジエンゴムが形成したことを示し た。

#### 【0047】比較例2

この実験では、標準ネオジム触媒系(DIBAH/Nd/臭化アリル/Bd=15/1/2/20(モル比))を用いて実施例1の共重合を繰り返したが、本発明のシラノール修飾を行わなかった。実施例1に記載した通り、残存モノマーのガスクロマトグラフィー分析により、ポリマーに取り込まれるブタジエン:イソプレンの重量比が19:1であることがわかり、相当にランダムでない、非常に傾斜したコポリマーが形成したことを示した。

### 【0048】 実施例3

この実験では、イソプレンーブタジエンコポリマーゴム をアルコール修飾ネオジム触媒系を用いて製造した。こ の手順では、1ガロン(3.78L)反応器に、81. 3 gのブタジエンを含有するヘキサン1214 gと、 1. 23モル濃度のジイソブチルアルミニウムヒドリド ーヘキサン溶液 (DIBAH 25重量%) 558.4 3gとを仕込んだ。冷却により、反応器を20℃に維持 した。 n-ブタノール(11.16g)を撹拌しながら 加えた。30分間撹拌した後、10.1%ネオジム溶液 (ネオジムネオデカノエート) 107.5gを160g の無水へキサンで希釈し、反応器に仕込んだ。溶液をさ らに30分間撹拌し、その後、18.2gの臭化アリル を加えた。冷却を停止し、溶液を温めた。遅発の発熱反 応が認められた。20分後、溶液温度を周囲温度より約 10℃高くした。最終的に温度を下げるまで、触媒溶液 を65℃で90分間加熱して熟成した。製造した触媒の [ブタノールーDIBAH] -Nd-臭化アリルーブタジエンのモル比がそれぞれ[2-13]-1-2-20であり、ネオジムに関して<math>0.025モル濃度であった。

【0049】128.6gのイソプレン及び129gの無水へキサン(1ガロン(3.79L)の反応器中)に、20.7ミリリットル(0.2mmolのネオジム/100gの総モノマー [Bd+Ip])の上記製造触媒を、窒素下65℃で加えた。撹拌しながら2時間20分間、重合を行った。実施例1に記載の通り、重合の間に試料を採取した。試料の分析から、取り込まれるブタジエン:イソプレンの重量比(低転化率で測定)が1.4/1であることがわかり、非常にランダムな、非傾斜イソプレンーブタジエンゴムが形成されたことを示した。収率は87%であった。乾燥ゴムのムーニー粘度は87であり;Tgd-97℃であった。

#### 【0050】実施例4

この実施例では、実施例3の記載とは異なる触媒成分比 のアルコール修飾ネオジム触媒系を用い、イソプレンー ブタジエンコポリマーを合成した。この手順では、1ガ ロン (3.78L) の反応器に、93.5gのブタジエ ンを含有するヘキサン1088gと、1.23モル濃度 のジイソブチルアルミニウムヒドリド (DIBAH) -ヘキサン溶液 (DIBAH 25重量%) 668gとを 仕込んだ。温度を20℃に維持して撹拌しながら、この 溶液に26.22gのn-ブタノールを加えた。30分 間撹拌した後、107.5gの10.1%ネオジム溶液 (ネオジム ネオデカノエート)を158gの無水へキ サンで希釈し、反応器に仕込んだ。溶液をさらに30分 間撹拌し、その後、21.4gの臭化アリルを加えた。 冷却を停止し、混合物を周囲温度以上に温めた。発熱が 鎮まるのに約1時間かかり、その後、触媒溶液を65℃ で90分間加熱熟成した。熟成した触媒を冷却し、乾燥 容器に窒素下で保存した。製造した触媒の[ブタノール -DIBAH] -Nd-臭化アリルーブタジエンのモル 成分比は、それぞれ[4.7-15.5]-1-2.3 5-23であり、ネオジムに関して0.025モル濃度 であった。

【0051】実施例1及び3記載の方法を用い、128gのイソプレン及び128gのブタジエンを1,579gの無水へキサンに溶解させた溶液を、29.6ミリリットルの上記製造触媒を用いて重合した。

【0052】異なる時間間隔における重合バッチの試料から、ブタジエン:イソプレンの取り込み比(低転化率で測定)は1.35/1であることがわかった。 2時間10分後、コポリマーの収率88%が得られた。乾燥コポリマーのムーニー粘度は97であり;Tgは-90 であった。

#### 【0053】実施例5

**) この実施例では、1,4ブタンジオールで修飾したアル** 

(9)

15

コール修飾ネオジム触媒系を用いて、イソプレンーブタ ジエンコポリマーを合成した。この手順では、1ガロン (3.78L)の反応器に、81.9gのブタジエンを 含有するヘキサン1,093gと、1.2モル濃度のジ イソブチルアルミニウムヒドリドーへキサン溶液(DI BAH 25重量%) 663gとを仕込んだ。温度を2 0℃に維持し撹拌しながら、この溶液に6.78gの 1. 4 - ブタンジオールを加えた。ブタンジオールの懸 濁は、DIBAHとの反応により徐々に消失した。1時 間撹拌した後、105.4gの10.3%ネオジム溶液 (ネオジム ネオデカノエート)を165gのヘキサン で希釈し、反応器に加えた。溶液をさらに30分間撹拌 し、その後、19.1gの臭化アリルを加えた。冷却を 停止し、混合物を周囲温度以上に温めた。発熱が鎮まっ た後、触媒溶液を65℃に90分間加熱して熟成した。 製造した触媒の「ブタンジオールーDIBAH」ーNd - 臭化アリルーブタジエンのモル成分比はそれぞれ[1 -16] -1-2-20 であり、ネオジムに関して 0. 025モル濃度であった。熟成した触媒を冷却し、乾燥 容器に窒素下で保存した。

【0054】前の実施例に記載した重合手順を用い、123gのイソプレンと124gのブタジエンを1,546gの乾燥へキサンに溶解させた溶液を、14.2ミリリットルの上記製造触媒を用いて重合した。重合の間に採取した試料の分析から、取り込まれるブタジエン:イソプレンの重量比(低転化率で測定)が1.44/1であることがわかった。130分後、収率87%が得られた。

#### 【0055】実施例6

この実験では、別の希土類元素プラセオジムを用いて、イソプレンーブタジエンコポリマーゴムを製造した。用いた手順では、1ガロン(3.78L)の反応器に、82gの1,3一ブタジエンを含有する乾燥へキサン溶液1000gを仕込み、続いて1.2モル濃度のジイソブチルアルミニウム(DIBAH)ーへキサン溶液663gを仕込んだ。21.5gのトリフェニルシラノールを

250gのトルエンに溶解させた溶液を20℃で反応器に仕込んだ。約40分間撹拌した後、0.826モル濃度のプラセオジムオクテート溶液85.9gを、195gのヘキサンで希釈し、反応器に仕込んだ。その溶液を45分間撹拌し、その後、19.1gの臭化アリルを加えた。冷却を停止し、混合物を周囲温度以上に温めた。約1時間撹拌した後、65℃で90分間加熱して触媒系を熟成した。製造した触媒の[シラノールーDIBAH]ーPrー臭化アリルーブタジエンのモル成分比はそれぞれ[1-15]ー1-2-20であり、ネオジムに関して0.025モル濃度であった。熟成した触媒を冷却し、乾燥容器に窒素下で保存した。

【0056】実施例1及び3に記載の重合手順を用いて、無水へキサン1,439g中にある124グラムのイソプレンと125gのブタジエンを、19.6ミリリットルの上記のプラセオジム系触媒により重合させた。反応中の重合溶液の試料から、取り込まれるブタジエン:イソプレンの重量比(低転化率で測定)が1.7/1であることがわかった。1時間40分後に収率37%が得られた。乾燥試料のムーニー粘度は64であり;Tgは-96℃であった。

#### 【0057】比較例7

この実験では、トリフェニルシラノール修飾剤を使用しなかった点を除き、実施例6に記載した通り製造したプラセオジム系触媒で実施例6の共重合を繰り返した。 【0058】共重合の試料の分析から、取り込まれるブ

タジエン:イソプレンの重量比(低転化率で測定)は1 6/1であり、トリフェニルシラノールの触媒修飾剤を 用いた場合に形成した非常にランダムなコポリマーとは 対照的に、幾分傾斜したコポリマーが形成されたことを 示した。

【0059】本発明を説明する目的で、一定の代表的な 実施態様及び詳細を示したが、本発明の範囲を離れるこ となく様々な変更と修正をなすことができるということ は当業者にとって明らかである。

#### フロントページの続き

(71)出願人 590002976

1144 East Market Stre et, Akron, Ohio 44316— 0001, U. S. A.

(72)発明者 ウェンーリャン・スー アメリカ合衆国オハイオ州44223, キュヤ ホガ・フォールズ, ベント・クリーク・ト

レイル 2034

(72)発明者 アデル・ファーハン・ハラサ

アメリカ合衆国オハイオ州44333, バス, エベレット・ロード 5040

(72)発明者 チャド・アーロン・ジャスナス アメリカ合衆国オハイオ州44321, コプレ イ,シルバー・リッジ・ドライブ 347

## F ターム(参考) 4J015 DA26 DA37

4J100 AS02Q AS03P CA04 FA09

JA29

4J128 AA01 AA02 AB00 AB01 AC00 AC04 AC05 AC41 AC44 AC49

AC50 BA00A BA01B BA02B

BB00A BB01B BB02B BC06B

BC16B BC17B BC19B BC27B

BC31B CA13C CA14C CA17C

CA18C CA19C CA52C CB03B

CB12C CB13C CB14C CB23B CB24B CB26B CB82B CB91B

EA01 EB13 EB14 EC02 FA02

FA07 GA04